



SN.09/355,673 Ref. 1

#3

DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03040195 **Image available**
MOISTURE RESISTANT ELECTRONIC COMPONENT

PUB. NO.: 02-015695 [JP 2015695 A]
PUBLISHED: January 19, 1990 (19900119)

INVENTOR(s): AMIMOTO YOSHIO
SHINJO MASAYOSHI
TAKUBO SEIJI
NAKAMAE YASUSHI

APPLICANT(s): DAIKIN IND LTD [000285] (A Japanese Company or Corporation),
JP (Japan)

APPL. NO.: 63-165483 [JP 88165483]
FILED: July 01, 1988 (19880701)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain an electronic component possessed of an excellent moisture resistant property by a method wherein the surface of the electronic component is coated with a film formed of a polymer, which contains a fluoroalkyl group or a fluoroalkyl group and a functional group, or the polymer compounded with a functional compound or/and a crosslinking agent, and if necessary, a film formed of hydrocarbon resin is deposited thereon.

CONSTITUTION: The surface is coated with a film formed of a polymer which contains a fluoroalkyl group or a fluoroalkenyl group and a functional group. Acrylic acid ester or .alpha.-substituted acrylic acid ester, which contain a fluoroalkyl group or a fluoroalkenyl group, is used as a compound which contains a fluoroalkyl group or a fluoroalkenyl group and can be polymerized. In the concrete, for instance, compounds are represented by formulas 1-3. A function group is, for instance, as follows: a silyl group substituted with an alkoxy group, an acetoxy group, or methoxyethoxy group; an isocyanate group; a isocyanate group to which alcohol or phenol is added; hydroxyl group; a glycidyl group; or the like. In the formulas, Rf denotes a fluoroalkyl group or a fluoroalkenyl group containing 4-20 carbon atoms, and R¹ represents a hydrogen atom, a methyl group, or a trifluoromethyl group.

⑪ 公開特許公報 (A) 平2-15695

⑫ Int. Cl. 5

H 05 K	3/28
H 01 C	1/032
	17/02
H 01 G	1/02
H 01 L	23/29 23/31

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)1月19日

G	6736-5E
	7303-5E
	7303-5E
K	7924-5E

6412-5F H 01 L 23/30

R

審査請求 未請求 請求項の数 15 (全9頁)

⑭ 発明の名称 防湿性電子部品

⑮ 特願 昭63-165483

⑯ 出願 昭63(1988)7月1日

⑰ 発明者	網本 吉雄	大阪府高槻市大蔵司2-15-9
⑰ 発明者	新庄 正義	大阪府摂津市北別府町3-25
⑰ 発明者	田窪 征司	大阪府摂津市一津屋2-21-21
⑰ 発明者	中前 靖史	京都府宇治市広野町宮谷94-32
⑰ 出願人	ダイキン工業株式会社	大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル
⑰ 代理人	弁理士 田村 嶽	

明細書

1. 発明の名称

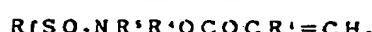
防湿性電子部品

2. 特許請求の範囲

(1) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる膜を被覆したことを特徴とする防湿性電子部品。

(2) 官能基が炭素数1~6のアルコキシ基、アセトキシ基若しくはメトキシエトキシ基で置換されたシリル基、イソシアネート基、炭素数1~6のアルコール若しくはアエノールが付加されたイソシアネート基、水酸基又はグリシジル基である請求項1記載の防湿性電子部品。

(3) フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体が、一般式



(式中R₁は、炭素数4~20のフルオロアルキル

基又はフルオロアルケニル基、R₂は水素原子、メチル基、フッ素原子又はトリフルオロメチル基、R₃は炭素数1~10のアルキレン基又は-CH₂CH(O R₃)CH₂-、R₄は水素原子又は炭素数1~11のアシル基、R₅は炭素数1~10のアルキレン基、R₆は水素原子又は炭素数1~10のアルキル基を示す。)で表わされるエステル類を構成単位として30~99重量%、官能基を含有する重合しうる化合物を構成単位として1~30重量%及び共重合可能な化合物を構成単位として0~69重量%からなる共重合体である請求項1記載の防湿性電子部品。

(4) 膜の厚さが0.1~50ミクロンである請求項1記載の防湿性電子部品。

(5) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体に官能基含有化合物又は/及び架橋助剤を配合してなる組成物からなる膜を被覆したことを特徴とする防湿性電子部品。

(6) 組成物からなる膜の厚さが0.1~50ミクロン

である請求項5記載の防湿性電子部品。

(7) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる膜を被覆し、その上に炭化水素系樹脂からなる膜を被覆したことを特徴とする防湿性電子部品。

(8) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体に官能基含有化合物又は／及び架橋助剤を配合してなる組成物からなる膜を被覆し、その上に炭化水素系樹脂からなる膜を被覆したことを特徴とする防湿性電子部品。

(9) 炭化水素系樹脂がエポキシ樹脂、ポリエスチル樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂の少なくとも1種である請求項7又は8記載の防湿性電子部品。

(10) フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる膜の厚さが0.1～50ミクロンであり、炭化水素系樹脂からなる膜の厚さが5～500ミクロンである請求項7記載の防湿性電子部品。

(15) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体に官能基含有化合物又は／及び架橋助剤を配合してなる組成物からなる膜を被覆し、その上に炭化水素系樹脂からなる膜を被覆することを特徴とする電子部品の防湿方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、炭化水素系樹脂で封止したコンデンサーなどの電子部品又は、電気・電子部品が組み込まれたプリント回路板を炭化水素系樹脂で封止したものの表面に高度な耐湿性被膜を形成させ、電気特性を一層安定化ならしめた防湿性電子部品に関する。

(従来の技術)

電気・電子機器のマイコン化に伴い、家庭機器や産業機器にもプリント回路板が組み込まれるようになってきている。しかし、これらは高湿度環境下で使用されるものが多く、プリント回路板への湿気の吸着或いは凝結水の付着などにより、も

(11) フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体に官能基含有化合物又は／及び架橋助剤を配合してなる組成物からなる膜の厚さが0.1～50ミクロンであり、炭化水素系樹脂からなる膜の厚さが5～500ミクロンである請求項8記載の防湿性電子部品。

(12) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる膜を被覆することを特徴とする電子部品の防湿方法。

(13) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体に官能基含有化合物又は／及び架橋助剤を配合してなる組成物からなる膜を被覆することを特徴とする電子部品の防湿方法。

(14) 表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる膜を被覆し、その上に炭化水素系樹脂からなる膜を被覆することを特徴とする電子部品の防湿方法。

れ電流及び短絡不良が発生し誤動作を生じることが多い。

これを防ぐために、半導体素子などの電子部品又は、電気・電子部品が組み込まれたプリント回路板に、エポキシ、ポリエスチル、フェノール、ウレタン、アクリル系などの樹脂の有機溶液或いは液状樹脂を塗布し、乾燥或いは硬化させて被覆膜を形成させて防湿性電子部品とすることが一般に行われている。又、プリント回路板をフルオロアルキル基を有するアクリレート類を重合せしめた如きフルオロアルキル基含有重合体をメタキシレンヘキサフルオライド、トリクロロトリフルオロエタンの如き有機溶剤に溶解されてなる有機溶液を塗布し、乾燥させて防湿性電子部品とすることが一部の分野で行われている。

これら従来の防湿剤であるエポキシ、ポリエスチル、フェノール、ウレタン、アクリル系樹脂の場合には、防湿性能が必ずしも充分でないために、通常は厚塗りコーティングが必要であり、又高粘度塗料を使用することから、コーティング膜に発

泡などの欠陥が生じ易く、乾燥など作業性にも問題があつた。しかも、かかる従来の防湿コーティング剤では、高濃度高粘度塗料を用いて厚塗りしても必ずしも充分な防湿効果が達成し難いものであつた。

尚、最近の電気・電子機器は小型化、コンパクト化、集成化をますます図ることが望まれている。厚塗りの防湿コーティングは、かかる観点からも問題点が認められる。

又、従来の他の防湿剤であるフルオロアルキル基を有するアクリレート類を重合せしめたフルオロアルキル基含有共重合体(特開昭49-93870号及び特開昭61-189693号)は薄膜コーティングによつてある程度の防湿性能が得られるが、塗膜強度が弱いためキズが付き易く、しかもこの塗膜の融点が40~90°Cと低いため高温高湿の所で使用される場合、一部流れ落ち防湿効果がなくなる。又 SiO_2 膜で安定化したトランジスタ素子に含フッ素アクリル系共重合体からなる耐湿層を形成させたのち、トランジスタ素子全体をエポキシ樹脂で

等を含み、更にこれらの表面を予め炭化水素系樹脂により被覆したものを含む。

本発明におけるフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体には、通常、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基を含有する重合しうる化合物と官能基を含有する重合しうる化合物との共重合体、又はこれらの化合物と該化合物と共に重合可能な化合物との共重合体が採用され得る。本発明における官能基には、例えば炭素数1~6のアルコキシ基、アセトキシ基若しくはメトキシエトキシ基で置換されたシリル基、イソシアネート基、炭素数1~6のアルコール若しくはフェノールが付加されたイソシアネート基、水酸基、グリシル基等がある。

フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基を含有する重合しうる化合物としては、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基を含有するアクリル酸エチル又は α -置換アクリル酸エチルが例示され、具体的には例えば下記

モールドする方法(特公昭49-18433号)があるか、この方法はトランジスタ素子部分のみに含フッ素アクリル系重合体を形成しているため、モールドされたエポキシ樹脂部分には湿気が入り込み、防湿効果が完全とはいえない。

(発明が解決しようとする課題)

本発明の目的は薄い被膜層であるにも拘わらず防湿効果に優れて優れた電子部品を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明は表面にフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体又はこれに官能基含有化合物又は/及び架橋助剤を配合してなる組成物からなる膜を被覆したことを特徴とする防湿性電子部品、及び上記膜の上に炭化水素系樹脂からなる膜を被覆したことを特徴とする防湿性電子部品に係る。

本発明において被覆の対象となる表面は、例えば半導体基板等の電子部品の表面、又はこの表面を覆つて形成された酸化物層或いは特性安定化層

一般式(1)~(3)で表わされる化合物を例示できる。

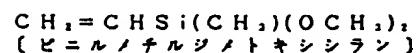
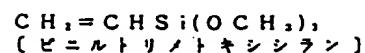
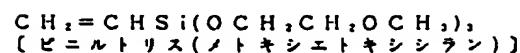
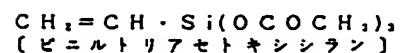
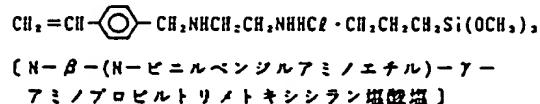
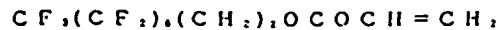


[式中 R^1 は、炭素数4~20のフルオロアルキル基又はフルオロアルケニル基、 R' は水素原子、メチル基、フッ素原子又はトリフルオロメチル基、 R^2 は炭素数1~10のアルキレン基又は $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{OR}^3)\text{CH}_2-$ 、 R^3 は水素原子又は炭素数1~11のアシル基、 R^4 は炭素数1~10のアルキレン基、 R^5 は水素原子又は炭素数1~10のアルキル基を示す。]

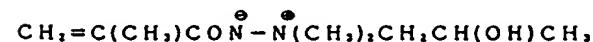
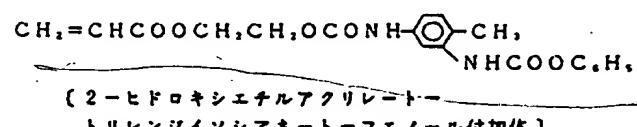
本発明においてフルオロアルキル基にはバーフルオロアルキル基、 α -ハイドロバーフルオロアルキル基があるが、バーフルオロアルキル基が好ましく、フルオロアルケニル基では、バーフルオロアルケニル基が好ましい。

上記一般式(1)~(3)で表わされるアクリル酸エチル及び α -置換アクリル酸エチルの具体例

を以下に挙げる。



イソシアナトエチルメタクリレート

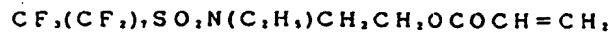
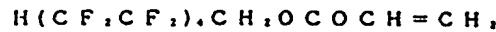
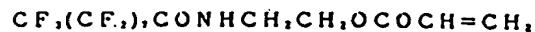
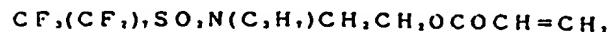


2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート

2-ヒドロキシ-3-クロロプロピル(メタ)アクリレート

グリシジル(メタ)アクリレート

などが広範囲にわたって例示可能であり、これら



及びこれらのアクリレートのα位の水素原子の代りにメチル基、F又はフルオロメチル基が置換した対応する各アクリレートを挙げることができる。

官能基を含有する重合しうる化合物としては例えば



も一種類で又は二種以上組み合わせて採用される。

前記フルオロアルキル基又はフルオロアルケニル基を有する重合しうる化合物及び官能基を含有する重合しうる化合物と共重合可能な化合物としては、性能の低下をきたさない限り、広範囲に選択可能である。例えばエチレン、酢酸ビニル、塩化ビニル、弗化ビニル、ハロゲン化ビニリデン、ステレン、アクリル酸とそのアルキルエステル、メタクリル酸とそのアルキルエステル、ポリ(オキシアルキレン)アクリレート、ポリ(オキシアルキレン)メタアクリレート、アクリルアミド、メタクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、メチロール化クアセトンアクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、ビニルアルキルエーテル、バーフルオロアルケニルビニルエーテル、ハロゲン化アルキルビニルエーテル、ビニルアルキルケトン、ブタジエン、イソブレン、クロロブレン、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、ベンジルアクリレート、ベンジルメタクリレート、シクロヘキシルアクリレート、シクロヘ

キシルメタクリレート、マレイン酸とそのアルキルエステル、テトラヒドロフルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、アシリジルアクリレート、アシリジルメタクリレート、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレートなどが広範囲にわたって例示可能であり、これらも一種又は二種以上組み合わせて採用され得る。

本発明においては、上記の如きフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体を有機溶剤に溶解されてなる有機溶液を用いて、塗布して電子部品表面に被覆膜を形成せしめる。この場合、塗布により防湿被覆膜を形成する上でフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体としては、被覆形成能の良好なものが好適に採用され得る。かかる溶解性、被覆形成能、密着性などの観点から、本発明においてはフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基を有する重合し得る化合物及び官能基を含有する重合し得る化合物に

カツブリング剤、多官能イソシアネート化合物、多官能エポキシ化合物、多官能ポリシロキサン化合物、アミン化合物などが、広範囲にわたって例示可能であり、これらも一種類で又は二種類以上組み合わせて採用され得る。官能基含有化合物の量はフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体1重量部に対して0~5重量部、特に0~2重量部が好ましい。

シランカツブリング剤の例としてはアーアミノプロピルトリエトキシシラン、N-β-アミノエチル-アーアミノプロピルトリメトキシシラン、アーウレイドプロピルトリエトキシシラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、β-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメチルシラン、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、アークロロプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリス(β-メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリアセトキシシラン、N-(トリ

共重合せしめる他の化合物としては、極水性に影響を与えていくようなものが好適であり、例えばステアリルアクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルアクリレート、ラウリルメタクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレートなどの如く、長鎖のアルキル基をもつ重合性化合物が、特に好適なものとして例示される。

又官能基を含有する重合し得る化合物としては、電子部品表面への塗膜強度及び密着性の良好なものが好適であり、シラノール基の誘導体又はイソシアネート基若しくはこれの誘導体の少なくとも1種を含む重合性化合物が特に好適なものとして例示できる。

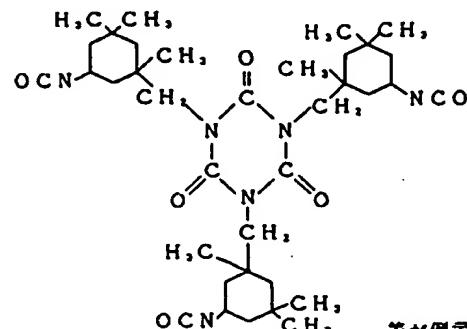
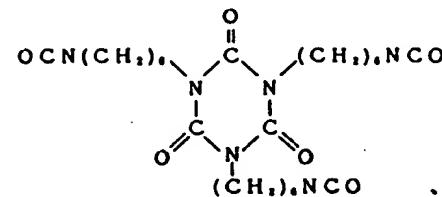
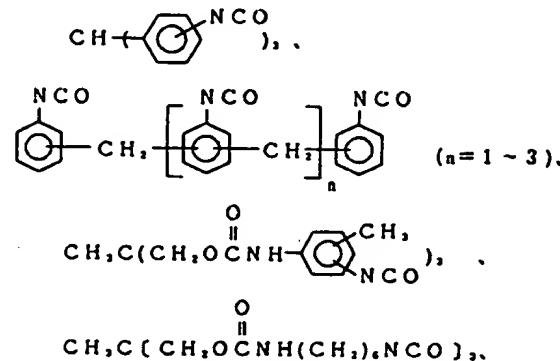
前記重合体からなる防湿被覆膜の塗膜強度及び密着性をさらに向上させるために、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体に官能基含有化合物又は/及び架橋助剤を配合することも可能である。官能基含有化合物としては、シランカツブリング剤、チタン

ノトキシシリルプロピル)エチレンジアミン、N-β-アミノエチル-アーアミノプロピルメチルジメトキシシラン、β-アミノエチル-β-アミノエチル-アーアミノプロピルトリメトキシシラン等を挙げることができる。

チタンカツブリング剤の例としてはテトラアルコキシチタン(例えばテトラエトキシチタン、テトライソプロポキシチタン、テトラブチロキシチタン)、チタン酸テトラエチレングリコール、チタン酸ジエタノールアミン、ビス(アセチルアセトン)酸ジエタノールアミン、ビス(アセチルアセトン)酸ジイソブロボキシチタン、オクタン酸イソブロボキシチタン、トリメタクリル酸イソブロボチタン、トリアクリル酸イソブロボチタン、イソブロボルトリ(ブチル、メチルヒロホスフエート)チタネート、テトライソブロボルジ(ジラウリルホスフアイト)チタネート、ジメタクリルオキシアセテートチタネート、ジアクリルオキシアセテートチタネート、ジ(ジオクチルホスフエート)エチレンチタネート、トリ(ジオクチルリン酸)イソブロボキシチタン等

を挙げることができる。

多官能イソシアネート化合物 の例としてはポリノリツクMDI (MDI:シフェニルメタンジイソシアネート)、ポリノリツクTDI (TDI:トリレンジイソシアネート)、



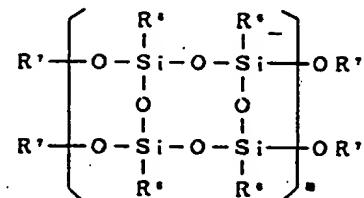
等が例示される。

多官能エポキシ化合物の例としてはビスアエノールAのジグリシジルエーテル、ブタジエンジエポキサイド、3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、ビニルシクロヘキサンジオキシド、4,4'-ジ(1,2-エポキシエチル)ジフェニルエーテル、

4,4'-(1,2-エポキシエチル)ビフェニル、2,2-ビス(3,4-エポキシシクロヘキシル)プロパン、レゾルシンのグリシジルエーテル、フロログリシンのジグリシジルエーテル、メチルフロログリシンのジグリシジルエーテル、ビス(2,3-エポキシシクロペンチル)エーテル、2-(3,4-エポキシ)シクロヘキサン-5,5-スピロ(3,4-エポキシシクロヘキサン-2-エポキシ)、ビス-(3,4-エポキシ-6-メチルシクロヘキシル)アジペート、N,N'-メチルジエレニンビス(4,5-エポキシ-1,2-シクロヘキサン)ジカルボキシimidなどの2官能のエポキシ化合物、バラアミノアエノールのトリグリシジルエーテル、ポリアリルグリシジルエーテル、1,3,5-トリ(1,2-エポキシエチル)ベンゼン、2,2',4,4'-テトラグリシドキシベンゾフェノン、テトラグリシドキシテトラフェニルエタン、フェノールホルムアルデヒドノボラフクのポリグリシジルエーテル、グリセリンのトリグリシジルエーテル、トリメチロールプロパンのトリグリシジルエーテルなどの3官能以上のエ

ポキシ化合物等を挙げることができる。

多官能ポリシロキサン化合物の例としては



R': メチル基又はフェニル基

n: 2~200の整数

R': 水素原子、メチル基又はエチル基で示されるオルガノシルセスキオキサンのラグ-重合体等を挙げることができる。

これら官能基含有化合物は架橋硬化剤として作用する。この作用を促進させるために、架橋助剤を配合することも可能である。

架橋助剤としては、例えば三フッ化ホウ素エチルエーテート等の三フッ化ホウ素錯体、トリエタノールアミン、テトラメチルブタンジアミン、テトラメチルベンタンジアミン、テトラメチルベキサンジアミン、トリエチレンジアミン、ジメチ

ルアニリン等の第3級アミン、ジメチルアミノエタノール、ジメチルアミノベンタノール等のオキシアルキルアミン、トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール、メチルモルホリン等のアミン類、セチルトリメチルアンモニウムプロマイド、セチルトリメチルアンモニウムクロライド、ドデシルトリメチルアンモニウムアイオダイド、トリメチルドデシルアンモニウムクロライド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムクロライド、ベンジルジメチルバルミチルアンモニウムクロライド、アリルドデシルトリメチルアンモニウムプロマイド、ベンジルジメチルステアリルアンモニウムプロマイド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウム塩、2-エチルジメチルイミダゾール、2-メチルイミダゾール、1-エチルイミダゾール、2-ヘプタデシルイミダゾール、2-メチル-4-エチルイミダゾール、1-ブチルイミダゾール、1-ブロビル-2-メチルイミダゾール、1-ベンジル-2-

しては、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基を有する重合し得る化合物30~99重量%、官能性を有する重合し得る化合物1~30重量%と、共重合可能な化合物0~69重量%の組成割合で含有する共重合体が好ましい。

次に、有機溶剤としては、上記の如きフルオロアルキル基又はフルオロアルケニル基と官能基を有する共重合体を溶解し得るもののが採用される。通常は、n-キシレンヘキサフルオライド、1,1,2-トリクロロ-1,2,2,1-トリフルオロエタン、1,1-ジフルオロテトラクロロエタン、トリクロロモノフルオロノタンなど含フッ素有機溶剤が望ましい。これらは適宜混合溶剤として使用可能であり、又フルオロアルキル基又はフルオロアルケニル基と官能基を有する共重合体をさらに溶解しやすくするために、n-ヘキサン、n-ヘプタン、1,1,1-トリクロルエタン、ジクロルメタン、ブタノール、トルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトンなどの有機溶剤を併用又は単独で使用することも可能である。

メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-メチルイミダゾール、1-シアノエチル-2-ウンデシルイミダゾール、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾール、1-アシン-2-メチルイミダゾール、1-アシン-2-ウンデシルイミダゾール等のイミダゾール化合物、トリフェニルホスファイトテトラフェニルボレート、トリエチルアミンテトラフェニルボレート、N-メチルモルホリンテトラフェニルボレート、ビリジンテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレート、2-エチル-1,4-ジメチルイミダゾールテトラフェニルボレート等のテトラフェニルボロン塩、オクチル酸スズ等の有機金属化合物、ギ酸アンモニウム、塩化白金酸等を挙げることができる。架橋助剤の量はフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体の量に対して0~5重量%が好ましい。

本発明においてフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体と

本発明において、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体の有機溶剤溶液の濃度は、特に限定されないが、通常は0.1~50重量%、好ましくは0.2~15重量%程度の範囲から選定され得る。余りに高濃度では、溶液粘度が過大になり、塗布作業性に難点が生ずると共に、均一なコーティングの点でも不利となる。又、余りに低濃度では防湿被覆膜にピンホールが生じ、良好な防湿性の発現に難点が生じる。本発明においてフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体の塗布及び乾燥の手段、条件などについては、特に限定されず、広範囲にわたって採用され得る。例えば電子部品表面への有機溶剤溶液の塗布は浸漬法、噴霧法などが採用され、乾燥温度は通常10~150℃の範囲が好ましい。電子部品表面にはフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる被覆膜の厚みについても特に制限はなく、通常は0.1~50ミクロン、好ましくは0.3~5ミクロン程度で充分である。

又、上記フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる被覆膜上に炭化水素系樹脂からなる被覆膜を形成すると、更に防湿性が向上する。炭化水素系樹脂としては、例えばエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、アクリル樹脂、アルキド樹脂、ポリブタジエン樹脂などが好適なものとして例示され、特にエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂などの熱硬化型樹脂が望ましく、これらは一種或いは二種以上組み合わせて採用され得る。炭化水素系樹脂からなる被覆膜は、一般に官能基をもつ液状樹脂と硬化剤からなる二液型、又は自己架橋型液状樹脂である一液型の熱硬化型樹脂が採用される。通常液状樹脂の粘度は5~60000mPa·s(25°C)が採用される。

又、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体の被膜上に炭化水素系樹脂を被覆することは極めて困難である。そこで、炭化水素系樹脂をトルエン、シクロヘキ

ドIC、抵抗器、コンデンサー、プリント回路板など広範囲にわたって通用され得る。

(発明の効果)

本発明においてプリント回路板の如き電子部品表面上に、フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体の膜を形成させることにより、従来のフルオロアルキル基含有重合体被覆膜の欠点である塗膜強度の弱さ及び塗膜の融点の低さによる悪影響が防がれて、湿気が電子部品内部まで入り込みにくくなり、耐湿性が大幅に向上し、電子部品全体をエポキシ樹脂などの樹脂でモールドした部分まで、湿気が入り込みにくくなる。又、防湿被覆膜の厚みが薄くても充分な効果が達成できるため、厚塗りの必要がなく塗膜の欠陥や作業性が改善できる。

又、この膜の上に更に炭化水素系樹脂の膜を形成することにより、炭化水素系樹脂の膜に含浸した微小の飽和水をフルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体の膜でバリアーするという相乗効果により、湿気が

サノン、1,1,1-トリクロロエタン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなどの有機溶剤で溶解させて有機溶剤溶液とするのが好ましい。本発明において、炭化水素系樹脂の塗布及び乾燥の手段、条件などについては、特に限定されず、広範囲にわたって採用され得る。例えば電子部品表面への液状樹脂の塗布又は有機溶剤溶液の塗布は浸漬法、噴霧法などが採用され、乾燥温度は通常10~150°Cの範囲が好ましい。フルオロアルキル基若しくはフルオロアルケニル基と官能基を含有する重合体からなる被覆膜の上に形成する炭化水素系樹脂からなる被覆膜の厚みについても特に制限はなく、通常は5~500ミクロン、好ましくは10~300ミクロン程度で充分であり、従来の厚塗り炭化水素系樹脂被覆膜や、塗膜強度が弱く、低い融点からなるフルオロアルキル基含有重合体の單独よりも優れた防湿性を付与する。

本発明は、種々の電子部品の防湿コーティングに適用可能であり、例えば炭化水素系樹脂で封止(封止厚さは、通常0.1mm~10mm)したハイブリッ

電子部品内部にまで入り込みにくくなり、耐湿性を大幅に向上させることができる。

(実施例)

以下に実施例及び比較例を示し、本発明を更に具体的に説明する。

実施例1~6及び比較例1~3

トランジスタ素子の要部全体をエポキシ樹脂でモールドしたものの表面に、下記第1表に示すアフタ系防湿剤溶液に浸漬し引き上げ架橋硬化処理を行った。

実施例7~8及び比較例4~5

上記処理後、再度液状炭化水素系樹脂に浸漬し、室温で2hrにて硬化後、120°C×1hrで硬化させ、トランジスタ試験片を作成した。

このトランジスタ試験片を121°Cの水蒸気雰囲気中に15時間放置し、各トランジスタ試験片の加速耐湿テストを行い、故障発生率を調べた。ここで故障発生とは特性劣化曲線が逆方向リード電流の定格値を越えるか、又は短不良である。

第1表

火 焰 比 例	含 フ ッ 素 (共) 重 合 体 組 成 (重 量 %)	溫 度 (重 量 %)	成 化 水 素 樹 脂		成 化 水 素 樹 脂 率 生 成 (%)
			添 加 劑	溶 媒	
1	FA/SiA/SiH (83/15/2)	1.2	GR650 0.3%	-XHF 40% AC 5%	-
2	FA/SiA/OMH (50/45/5)	1.0	NCO 0.5%	TCE 98.5%	0
3	FA/2EHM/CH (90/5/5)	2.0	GR650 0.5%	TCTFE 90% AC 7.5%	0
4	FA/SiH (96/4)	2.0	-	-XHF 90%	15
5	FA/NCOM (96/4)	2.0	-	TCTFE 98%	20
6	FA/CH (96/4)	2.0	-	TCTFE 98%	50
7	FA/SiH (96/4)	2.0	-	エボキシ樹脂	0
8	FA/SiA/CH (60/36/4)	2.0	-	TCTFE 98% 特殊ポリエスチル樹脂	0

第1表(続)

比 較 例	(共)重合体組成 (重量%)	溫 度 (重 量 %)	成 化 水 素 樹 脂		成 化 水 素 樹 脂 率 生 成 (%)
			添 加 劑	溶 媒	
1	FA/SiA (80/40)	3.0	-	-XHF 20% n-Hxn 77%	-
2	FA/CyHMA (80/20)	2.0	-	TCTFE 98%	-
3	FA/エボリマー	2.0	-	-XHF 98%	エボキシ樹脂
4	-	-	-	-	特殊ポリエスチル樹脂
5	-	-	-	-	50
6	-	-	-	-	100

成において

FA: $CF_3CF_2(CF_2CF_2)_nCH_2CH_2OCOCH=CH_2$ (但し含フッ素化合物組成は、 $n=3$ のものが55モル%、 $n=4$ のものが28モル%、 $n=5$ のものが11モル%、 $n=6$ のものが4モル%、 $n=7$ のものが1モル%である。)

SiA: ステアリルアクリレート

SiM: 3-トリノトキシシリルプロピルメタクリレート

OHM: 2-ヒドロキシエチルメタクリレート

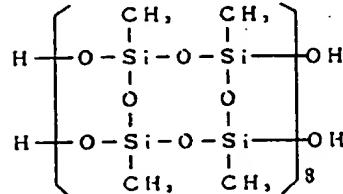
2EHM: 2-エチルヘキシルメタクリレート

GM: グリシジルメタクリレート

NCOM: イソシアナートエチルメタクリレート

CyHMA: シクロヘキシルメタクリレート

GR650: グラスレジンGR650:

(米国、オーエンス-イリノイ社
製、オルガノシリセススキオキサン
のラグ-重合体)

NCO: トリアミニルメタントリイソシアネート

TCTFE: トリクロロトリフルオロエタン

-XHF: -キシレンヘキサフルオライド

Ac: アセトン

n-Hxn: n-ヘプタン

TCE: 1,1,1-トリクロロエタン

n-Hxn: n-ヘキサン

エボキシ樹脂: ユニコート#5023:
ユニオン化成(株)製特殊ポリエスチル樹脂: ユニコート#224:
ユニオン化成(株)製

(以上)

出 品 人 ダイキン工業株式会社

代 理 人 弁理士 田 村 譲